

引用信息: Wu Zheng-Hua; Qiu Si-Chou; Huang Han-Yao; He Hua-Hui. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996, 12(07): 615-620 [吴正华; 丘思畴; 黄汉尧; 何华辉. 物理化学学报, 1996, 12(07): 615-620]

本期目录 | 在线预览 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

研究论文

NiO_xH_y 薄膜的电致变色特性和机理

吴正华; 丘思畴; 黄汉尧; 何华辉

华中理工大学固体电子学系, 武汉 430074

摘要:

关键词: NiO_xH_y 薄膜 电化学离子注入/抽出 电致变色 XPS谱

收稿日期 1995-12-07 修回日期 1996-02-10 网络版发布日期 1996-07-15

通讯作者: 吴正华 Email:

本刊中的类似文章

Copyright © 物理化学学报

扩展功能

本文信息

[PDF\(1005KB\)](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

▶ NiO_xH_y 薄膜

▶ 电化学离子注入/抽出

▶ 电致变色

▶ XPS谱

本文作者相关文章

▶ 吴正华

▶ 丘思畴

▶ 黄汉尧

▶ 何华辉